19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-164228

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)7月7日

H 01 L 21/60

6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

砂発明の名称

セラミツク製ワイヤボンデイング用キヤピラリー

②特 願 昭61-312550

彰

20出 願 昭61(1986)12月25日

砂発 明 者 斎 藤

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式会社総合研究

所内

⑪出 願 人 京セラ株式会社

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地の22

明細菌

1.発明の名称

セラミック製ワイヤボンディング用キャピラリー

2. 特許請求の範囲

少なくとも先端部分が

Si 90 乃至97重量% (窒化物換算)

A1 0.5 乃至8 重量%(酸化物換算)

Y 0.5 乃至8 重量% (酸化物換算)

を主成分とする対理論密度比99%以上の級密質から成るセラミック製ワイヤボンディング用キャピラリーであって、該キャピラリーの表面および断面におけるボイド面積占有率が0.5%以下で、且つその最大ボイド径が5 μm 以下であることを特徴とするセラミック製ワイヤボンディング用キャピラリー。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はLSI やICなどの半導体装置のワイヤボ ンディングに使用するキャピラリーに関しより詳 細には、耐摩耗性、耐久性に優れたセラミック製 キャピラリーに関する。

〔従来の技術〕

半導体装置において、半導体チップの電極とパッケージのリード電極との接続には、金またはアルミニウムよりなる直径0.015~0.1mm 程度の細い導線を用いているがこの接続工程(ワイヤボンディング)には一般には第1 図に先端部を示すように導線を先端に送出する直径0.025~0.1mm 程度の細孔1aを備えたキャピラリー1 を使用している。

このキャピラリー1の材質としては、当初ガラスや超硬質材を用いていたが、耐摩耗性等の点から最近はアルミナ多結晶セラミック製のものや、アルミナを原料にし、単結晶としたルピー、サファイアなどで形成したものが広く用いられてきた。特に低コストのアルミナ多結晶セラミック製キャピラリーが扱も多く使用されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、アルミナ多結晶セラミック製のキャ ピラリーの場合、金属の付着性が大きくまた裏面 に存在するボイドやピンホール等のため、第3 図 に示すように先端部に導線や電極の粉が付着しや すく、この付着物Fが多くたまると細孔1aの穴詰 まりや導線切れ、ループ異常等を引き起こしてい た。さらに、このキャピラリー先端部は常に300 で程度となっており、1 秒間に14回程度の高速で 導線を電極上に圧着する際に、電極に打ちつけら れて瞬間的に約1000℃の高温に達することがある ため、熱伝導率の低いアルミナ多結晶セラミック 製のキャピラリーは、ヒートショックによる先端 部の欠けや麼耗が激しく比較的短期間で使用不能 となっていた。また、アルミナ製のキャピラリー はアルミニウム導線を用いた場合、キャピラリー 先端でアルミニウムが溶融する際、表面がわずか に酸化されアルミナになる為、アルミニウムの付 着が特に大きい。

また、ルピー、サファイア等のアルミナ単結晶で形成したキャピラリーの場合は、先端部に導線や電極の粉の付着や摩耗は少ないがキャピラリー自体を製造する加工工程中に発生したマイクロク

密質で表面および断面におけるボイド面積占有率が0.5%以下でその最大ボイド径が5 μ ■ 以下の焼結体から構成したものである。焼結体の組成を上記の範囲に限定した理由は、Si(窒化物換算)が90%を下回ると緻密化が低下して、ボイドが発生するともに抗折強度、靱性が低下し、97重量%を超えると易焼結性が低下し各特性が低下する。

一方、Y およびA1の量はいずれも焼結性を助長する上で不可欠であり、いずれかが少なくても焼 結性が低下する。

なお、本発明に用いられる上記組成の焼結体は β-窒化珪素の結晶相の粒界にAlzOz,YzOzが存在 するかあるいはB相の窒化珪素結晶格子内で珪素 の一部がAlによって置換され、窒素の一部が酸素 により置換された単相SiAlGNが生成され、その粒 界にYが存在するかまたはSi,Al,Yの3成分およ び酸素、窒素の組合せにより他の結晶、例えばメ リライトやYAG 等が生成されてもよい。

また本発明によれば、前述の通り上述の組成で もって高級密化を行い焼結体としての対理論級密 ラックに基づき、キャピラリーをボンディング装置に取り付ける際などの取り扱い中に欠けや折れが発生することが多く、ボンディングにより寿命を全うするものに対し、途中で使用不能となるものが約50%あった。さらにルピーやサファイヤはアルミナ多結晶セラミックに比べコストが高いという問題点もあった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者等は上記の欠点に鑑みて研究を行った 結果、その中でもSi,A1 及びY を主成分として各 々特定の割合で含有する高密度且つ低ポイド率の 焼結体を用いることにより金属等の付着やヒート ショックによる欠けや摩耗を低減しキャピラリー の長寿命化を達成し得ることを知見した。

即ち、本発明はワイヤボンディング用キャピラリーの少なくとも先端部をSi90乃至97重量%、特に90万至95重量%(窒化物換算)、Al 0.5乃至8重量%、特に1 乃至4 重量%(酸化物換算)、Y 0.5 乃至8 重量%、特に1 乃至5 重量%(酸化物換算)を主成分とする対理論密度比99%以上の級

比が99X 以上の均質であって、その焼結体のボイドが表面及び断面の単位面積当たりボイドの占める面積、即ちボイド面積占有率として表した時、0.5%以下、特に0.2%以下であり、その最大ボイド径が5 μm 以下、時に3 μm 以下であることが重要である。ボイド面積占有率が0.5%を超えるか最大ボイド径が5 μm を超えても強度、靱性が低下するとともに耐久性が低下する。

本発明のセラミック製ワイヤキャピラリー用キャピラリーの製造に当たっては前述の焼結体組成となるように窒化珪素粉末、YzOz,YN 等のY 化合物、AlzOz,AlN,AlON等のAl化合物を適量配合し混合粉末を調製する。混合粉末は公知の成型手段、例えばプレス成形、鋳込み成形、押出成形、インジェクション成形等によって所望の形にした後、焼成工程に移される。

焼成工程は、ホットプレス法、非加圧焼成法、 ガス加圧焼成法によって焼成するか、またはこれ らの方法によって得られた焼結体を予備焼結体と し、さらに熱間静水圧プレス法によって緻密化を 促進することが望ましい。具体的には、予備焼成工程としてNェ雰囲気中で1750万至1950での温度で焼成して98%以上の予備焼結体を得る。次に得られた予備焼結体をNェ雰囲気中の1000万至2000気圧下で1700万至1900での焼成温度で焼成を行う。

このようにして得られた焼結体は後述する実施 例からも明らかなように常温における抗折強度が 90Kg/mm*異常、観性(Kic)6MN/m²/* 以上の優れた 機械的強度を有するものである。

また焼結体の結晶構造は長柱状であるが、この 結晶10 μm 以下の微細な結晶で異常粒成長のない ことが望ましい。

最終的に統結体は第1 図に示す形状に切出し加 工され、穿孔後表面を研路機により鏡面出し研磨 することにより完成する。なお、キャピラリーの 形状は第1 図のものに限定されるものでなける 用いられるものな形状のキャピラリーに対けて 適用す得るものであることは言うまでもないが、 第1 図のようにキャピラリー全体を前述した焼結 体にて構成する他、第2 図に示すようにキャピラ

重20Kgにて測定した。

耐熱衝撃テスト

3mm × 4mm × 36mm形状のテストピースを加熱し、20℃の水中に投下し、この時強度が劣化しない最大温度差△T(△T+加熱温度-20(℃)) として評価した。

ボンディングテスト

各試料に対し10個のキャピラリーを用意し同一の条件のもとで金線およびアルミニウム線でポンディングを行い接続不良が発生するまでの回数を制定しその平均値をアルミナを100 としたときの比率として評価した。

結果は第1 表に示す。

(以下余白)

リーの先端部分S のみを前述した焼結体にて構成 し他の部分は超硬、アルミナ等の別の材質で構成 することも可能である。

以下、本発明を次の例で説明する。

(実施例)

α-窒化珪素微粉末、酸化アルミニウム、酸化 イットリウム各々の粉末を第1表に示す組成にて 混合した後、混合粉末を成形後、第1表に示す焼 成条件にて焼成し、旋結体心1~№7を得た。

得られた焼結体に対し、次の特性の測定を行った。

ポイド面積占有率、最大ポイド径

焼結体の表面を鏡面研磨し、その研磨面を画像 解析装置にて単位面積当たりのボイドの面積比率 および最大ポイド径を測定した。

抗折強度(MOR)

JISR1601に基づいて室温にて4点曲が法にて測定した。

靱性(Kic)

ピッカース圧痕法により鏡面研磨面に対し、荷

No.	組成	(武量%)	注2)	işt.	交条 件	ні	P条件	相対密度	ポイド面積占 有率	最大ポイド	MOR	Kıc	耐熱衝撃 テスト	ボンディング	テスト往 3)
注[)	Si	Υ	Al	温度 (で)	压力(6(a)	温度 (T)	压力(ats)	(%)	1944年(36)	径 (µm)	/m ^{3/2})	(Kg/mm²)	(عُ) لَكُ	金線	Al 線
1	90	7.0	3.0	1900	10			99	0.3	3	98	7.8	> 150	> 800	> 1000
2	93	2.0	6.0	1750	1	1700	2000	99	0.2	3	114	6.0	> 750	> 800	> 1000
3 •	95	0.2	4.8	1850	10	1800	2000	99	0.5	6	92	4.2	730	> 800	650
4	95	4.5	0.5	1900	10	1800	2000	99	0.3	3	103	6.8	> 750	> 800	> 1000
5 •	95	4.8	0.2	1850	10	1850	2000	98	0.6	5	84	7.3	730	> 800	800
6	97	1.5	1.5	1900	10	1850	2000	99	0.4	5	102	6.1	> 750	> 800	> 1000
7 •	99	0.5	0.5	1900	10	1850	2000	95	1.8	>10	74	4.1	680	650	450
 	7	ルミ	<u>+</u>					98	2.5		42	3.6	210	100	100
9	<i>j</i> レ							100	0		70	2.2		> 800	250
10	超	····	材					100	0		160	15		30	60

- 注1) *印は本発明の範囲外の試料を示す
- 注2) Siは窒化物検算、YおよびAIは酸化物検算で示す。
- 住3) アルミナにおける回数 (金線: 30万回、AI級:10 万回) を100 として示す。

第1 衷から明らかなようにY(酸化物換算)が0.5 重量%を下回るMa3、あるいはA1(酸化物換算)が0.5 重量%を下回るMa5ではいずれもA1線に対するボンディング性が不十分であった。また、S1(窒化物換算)が97重量%を超えると耐熱衝撃性が低く金線、A1線とも不十分であった。これらの比較例に対し、本発明の試料はいずれも耐熱衝撃温度は750でを上回るもので、金線のボンディングはアルミナの8倍以上、A1線では10倍以上の優れた長寿命を示した。

なお、従来例でのアルミナによりるボンディングテストでは金線30万回、A110万回程度でそれぞれ接続不良が多く発生し、使用不能となった。アルミナ多結晶セラミック製キャピラリーは行着物による穴詰まりが多く途中で付着物を洗浄してやると、のため、完全に使用不能となった。それに対して、ルピーより成るキャピラリーは240万回のポンディング後も接続不良の発生はほとんど見られず、またキャピラリー先端部の付着や摩耗も少な

く使用可能な状態を保っていたが、ルピー製キャピラリーは、ボンディング装置に取り付けるときに欠けや折れが派生して使用不能となったものが3 本あったが本発明のキャピラリーは、途中で使用不能となるものはなかった。

なお、超硬質材ではアルミナよりも寿命が短く 全く実用的ではなかった。

(発明の効果)

級上のように、本発明によればワイヤボンディング用キャピラリーの少なくとも先端部分をS1、A1及びYの窒化物、酸化物を特定の比率から構成してなる級密で且つ低ボイドの遊線や電極粉のはしたことによって、先端部への選線や電極粉の付着が少なく、また高温強度、耐熱衝撃性が大なくなができるだけでなく、定等のといるできるに登録を設置の品質を安定させることができる。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明に係るワイヤボンディング用キ

特開昭63-164228(5)

ャピラリーを示す一部破断面図、第2 図は本発明に係るワイヤボンディング用キャピラリーの他の実施例を示す一部破断面図、第3 図は従来のワイヤボンディング用キャピラリーの先端部を示す拡大断面図である。

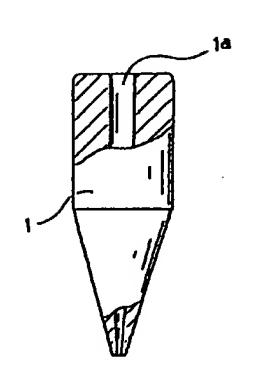
1:キャピラリー

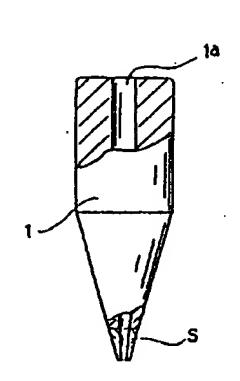
la: 細孔 F:付着物

特許出願人 京セラ株式会社

第 1 図

第 2 図





第 3 図

